

xPro - SPARC

PVD-Hartstoff-Beschichtungsanlage mit PDA III*-Technologie und HiParc-Technologie (optional)

Die Hartstoff-Beschichtungsanlage **xPro – SPARC** ist im Bereich der industriellen Fertigung eine der fortschrittlichsten Anlagen kleiner Größe, welche über die PDA*-Technologie verfügt. Sie vereint **2 unterschiedliche Technologien in einem System: Arc-Verdampfung und Magnetronzerstäubung**. Sie wurde speziell für die Abscheidung von Hochleistungshartstoffschichten, wie AlCrSiN, AlTiSiN, AlCrN, AlTiN, CrN, TiC,N, TiN und vieler anderer, entwickelt. Diese Schichten finden vielfältige Anwendungen im Bereich des Verschleiß-, Erosions- und Korrosionsschutzes, so z.B. auf veschiedensten Schneid- und Umformwerkzeugen, Spritzgußwerkzeugen, Verschleißteilen aus der Luft- und Raumfahrt, dem Automobilbau usw. Die **xPro – SPARC** ist auch in "gepulster" Hochstromversion (**HiParc****) verfügbar, womit höhere Beschichtungsraten, kürzere Zykluszeiten und bessere Targetausnutzung erzielt werden.



Die Hartstoffbeschichtungsanlage xPro – SPARC wird charakterisiert durch:

- Robuste Konstruktion für den industriellen Einsatz, verbunden mit hochentwickelter Vakuumtechnologie.
- Wertbeständige Fertigungsausführung in Verbindung mit fortschrittlichstem Design.
- Höchste Zuverlässigkeit aufgrund von durchdachter Konstruktion und Ausführung.
- Das breiteste Spektrum an Hartstoffbeschichtungen und Beschichtungstechnologien zum günstigsten Preis.
- Vollautomatisiertes, rechnergestütztes Beschichtungssystem mit der Garantie für beste Prozessreproduzierbarkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
- Das System mit breitester Anwendung auf kleinster Fläche.

Technische Highlights der xPro – SPARC:

PDA III*-Technologie

Magnetronzerstäuben und Arc-Verdampfung

 Kombinationsverfahren in einer Anlage zum besseren "Tailoring" von Schichten

PDA III* "Plasma-Diffused-Arc"

 für die Abscheidung glatter und kompakter Schichten

Magnetische Lichtbogenführung MACIII*

- Hohe Targetausnutzung
- Sehr stark reduzierte "microdroplet"-Bildung

Kurze Prozeßzeiten

- Hohe Heizleistung
- Effiziente Reinigungs- und Ätzschritte

Hervorragende Schichteigenschaften

- Ausgeprägte "Interface"-Bildung
- Extrem saubere Prozeßumgebung

Einfache Handling- und Aufnahmevorrichtungen

- Einfache und sichere Kammerbeschickung
- Hohe Tragfähigkeit der Drehwagen

Software Design

- Extrem intuitive, einfache Nutzung
- Gewährleistung höchster Reproduzierbarkeit
- Höchste Flexibilität für kundenspezifische Beschichtungslösungen
- Fernbedienung und -diagnostik

Intensives Thermomanagement

- Intensive Wasserkühlung
- Doppelwandige Kammerkonstruktion

Erstklassige Bauteile

- Verwendung von Bauteilen renommierter Hersteller
- · Durchdachte Integration

System Daten

Größe Vakuumkammer	680 × 650 × 1.150 mm (L × B × H)
Beschichtbares Volumen	350 × 720 mm (Ø × H)
Anzahl Substratträger	2
Größe Dreheinrichtung Substratträger	480 × 430 × 1.015 mm (L × B × H)
Pumpstand	2 zweistufige Drehschieberpumpen 1 Turbomolekularpumpe
Verdampfer	2 großflächige Lichtbogenverdampfer
Stromversorgungen	2 Lichtbogenversorgungen @ 210 A optional: 400 A gepulst (HiParc**) 1 dc Biasstromversorgung zu 10 kW 1 dc Sputterstromversorgung zu 20 kW
Heizung	1 Heizpanele zu 12 kW
Gesamtabmaße	3.370 × 1.635 × 2.220 mm (L × B × H)
Stromanschluß	80 kW, 400 V, 3 ph + N, 50/60 Hz

Systemkapazität

Plasmavolumen	350 × 720 mm (Ø × H)
Schaftfräser Ø 4 × 50 mm	1.340 St.
Schaftfräser Ø 12 × 75 mm	480 St.
WSP ½" x ½" x 4 mm	2.800 St.
Wälzfräser Ø 80 × 80 mm	72 St.
Wälzfräser Ø 100 × 100 mm	42 St.

^{*} PDA = Plasma-Diffused-Arc

PVT

^{**}HiParc = High Power Pulsed Arc